## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-265722

(43) Date of publication of application: 18.11.1987

(51)Int.Cl.

H01L 21/30

G03F 7/20

(21)Application number: 61-109983

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

14.05.1986

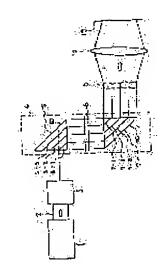
(72)Inventor: OOUCHI CHIGUSA

## (54) OPTICAL SYSTEM FOR ILLUMINATION

### (57)Abstract:

PURPOSE: To uniformly illuminate the surface of split prism to be illuminated by introducing a luminous flux to a luminous flux splitting member having two split prisms made of a plurality of reflecting surfaces and an optical element disposed between the prisms and guiding the luminous flux emitted from the member to the surface to be illuminated to alleviate a speckle.

CONSTITUTION: A split prism 5 is composed of a plurality of reflecting surfaces 5-1, 5-2, 5-3, ...reflecting an incident luminous flux of an S-polarized component at a predetermined rate and a full-reflecting surface 50. The luminous flux of a P-polarized component is rotated at a polarizing surface by an optical element 6 at 90° to introduce it as the luminous flux of the S-polarized component to a split prism 7. The luminous fluxes divided in a plurality of the S- polarized component become the luminous flux of the P-polarized component, mostly reflected on a full-reflecting surface 70 to be emitted. After the flux is noninterfered to be emitted,



the flux is guided to a fly eye lens 8, with the condensing point as a secondary light source surface, and the surface 10 to be illuminated is uniformly illuminated by a condenser lens 9 by using the luminous flux of uniform intensity distribution emitted from the light source surface by alleviating a speckle.

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭62-265722

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)11月18日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 Z-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

国発明の名称 照明光学系

②特 頤 昭61-109983

種

**塑出** 願 昭61(1986)5月14日

②発 明 者 大 内 千

川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社小杉事業

所内

の出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

邳代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

月 細 魯

L発明の名称

照明光学系

#### 2 特許請求の疑題

- (II) 光線からの光東を所定の反射率を有する複数の反射面より成る2つの分割ブリメムと該2つの分割ブリメムの間に配置した偏光面を90 腰回 転させる光学素子とを有する光東分割部材に入射させ、該光東分割部材から射出した光東を被照射面に導光させたことを特徴とする照明光学系。
- (2) 前記分割ブリメムの複数の反射面は一方向の幅光成分の光束を強度的に等分割して反射させるように構成されていることを特徴とする特許調求の範囲第1項記載の照明光学系。
- (3) 前記2つの分割ブリメムを該分割ブリメムの 区射面が光束の進行方向に対して互いに直交す るように配位したことを特徴とする特許請求の ・ 超期1項記載の照明光学系。
- 3 発明の詳細な説明

#### ( 産菜上の利用分野)

本発明は照明光学系に関し、特に半導体製造において可干渉性の良い高輝度のレーザー等の光源を用いて被照射面である電子回路等の数細バターンを照明する際に光の干渉による被照射面の照明むら等の悪影響を軽減し均一なる照明を可能とした照明光学系に関するものである。

#### (従来の技術)

政近の半導体製造技術には電子回路の高泉積化に伴い、高密度の回路パターンが形成可能の リックラフイ技術が要求されている。

一般にマスク又はレチクル面上の回路バターンをクェハ面上に転写する場合、クェハ面上に転写する場合は光原の面上に転写される回路パターンの解像線幅は光原の面上に破壊してくる。このの気度 200 ~300 nm の 選案外(ディーブリ V 領域)の短いの放映を シンカの とは超高 圧水 壊灯 やキセノン 水 鉄 ラン 大 源 は 低 輝 波 で 指 向 性 も な く し か も ウェハ 為 耳 に 盗布 するフォトレジストの 忽光性 も ばい 為 耳

光時間が貶くなりスループットを低下させる原 因となつていた。

一万最近エキシマ(excimer)レーザーというディープUV前域に発掘放長を有方の性で、が開発され、単色性、単色性、指向性を研究され、リクラフイ技術への下に用が個々が一をでいる。くのではない。して、サーザーをでいる。くのでは、サーザーをでいる。くのでは、サーザーをでいる。くのでは、サーザーをでいる。とからないが、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードのでは、カードで

#### ( 発明が解决しようとする問題点 )

本発明はレーザー等の可干渉性の良い高輝度の光原を用いた誤に被照射面に生じるスペックルの経疎を図り被照射面の均一照明を可能とした無明光学系の提供を目的とする。

本発明の更なる目的はエキシマレーザー等の

された光東、3は光東2の光東径を以後の光学 系に適合させる為に拡大若しくは超少ナる光束 整形器、 4 は光東分割即材で入射光東を複数に 分割し、かつ複数の光束間に各々異つた光路差 を付与して射出させている。5.7は各々光束 分割部材もの一部を構成する分割プリズムで複 故の反射面を有し、これらの反射面により所定 の偏光成分を有した入射光束を複数に分割し、 かつ分割した複数の光束間に各々光路差を与え て射出させている。 6 は光束分割彫材 4 の一郎 を構成する光学素子で入射光束の偏光面を90度 回転させる例えば必放受板や 90° 旋光子等から 成つている。8は複数の強少レンズより成るフ ライアイレンメであり 2 次光原面を形成してい る。 9 はコンデンサーレンメ、 10 はマスクヤレ ナクル等の被照射面である。

本 実 施 例 で は 光 原 1 か ら 放 射 さ れ る S 偏 光 成 分 と P 偏 光 成 分 を 有 す る ラ ン ダ ム な 偏 光 状 類 の 光 束 2 を 光 束 整 形 器 3 で 適 当 な 大 き さ の 光 束 径 に 整 形 し て 光 束 分 割 野 材 4 の 分 割 ブ リ ズ ム 5 に

可干渉性の良い光顔を用いた際にマスク面やウエハ面に生ずるスペックルの平均化を図りマスクパターン像の高解像力化を可能とした半導体製造用の選光装置に好適な照明光学系の提供にある。

#### (問題点を解決する為の手段)

光旗からの光東を所定の反射率を有する複数の反射面より成る2つの分割ブリズムと該2つの分割ブリズムと該2つの分割ブリズムの間に配置した偏光面を90度回転させる光学君子とを有する光東分割部材に入射させ、該光東分割部材から射出した光東を被照射面に導光させたことである。

この他本発明の特徴は実施例において記載されている。

#### ( 寒施 例 )

出させている。

第1図は本発明の一実施例の光学系の娯路図である。

同図において1は光原で例えば可視域のNe-Ne、Ar レーザーや不可視域のエキシマレーザー等から成つている。2は光顔1から放射

入射させている。特に本典施例では分割ブリガ といるのはか容易ななのできるにというのではがないできるにといいできるにといいできるでは、 ので射面を一と、ちーな、のでとなど、 ので対していいでは、 のでが、 のでがでが、 のでが、 のでが、 のでが、 のでが

一方P 協光成分の光東はその大部分が分割ブリメム 5 の全反射面 50 で反射して射出する。そとでP 偏光成分の光東を光学案子 6 により 端光面を 90 度回転させて分割ブリメム 5 と同様の分割ブリメム 7 に S 偏光成分の光束として入射させている。これにより分割ブリメム 5 と同様に S 崩光成分の光束を複数の反射説 7 ー 1 ,

7-2.7-3.…で強度的に等分割し、更に



非可干渉化を図つて射出させている。

このとき分割ブリズム 5 から射出した S 偏光成分の複数に分割された光東は偏光 架子 6 により P 偏光成分の光束となり その大部分は分割ブリズム 7 の全反射面 70 で反射して射出する。

とのように本実施例では光東分割部材4に入射するS偏光成分及びP偏光成分の光東を各々強度的に等分割して面積的に一様な強度分布を有する帯状の光東とし、更に非可干渉化を図って射出させた後、フライアイレンメ8に導光している。

そしてフライアイレンズ 8 の集光点を第 2 次 光源面として、これより射出した一様な強度分 布の光束を用い、コンデンサーレンズ 9 により 被照射面10 をスペックルの発生を軽減して均一 照射している。

尚本実施例において分割プリズム7の復数の 反射面をP偏光成分に対して等分割する反射面 で構成しても良くこれによれば光学案子6 は不 短となる。

様を強度分布を有する光東径に拡大すると共に 光京の非可干渉化を効率的に行つている。

類 2 図に示す光東分割部材には一方向に偏光 している偏光成分の光東を入射させて光東堡の 拡大を図つているがランダムを偏光放分を有す る光東に対して第 2 図の契施例と何様に 2 次元 的た光東原の拡大を図るには、例えば第 1 図に 示した光東分割部材 4 を 2 つ第 3 図に示すよう に互いに光東の拡大方向が直交するように配置 すれば良い。何図において 30 ・40 は各々光東分 割部材、 31 、 33 、 41 ・ 43 は分割ブリズム、 32 ・ 42 は帰光面を 90 回転させる光学祭子である。

第3 図では入射光東を光東分割部材30 により 一方向に拡大し、更に光東分割部材40 により光 京分割部材30 による光東の拡大方向と直交する 方向に光東を拡大し全体的に2 次元的な光東径 の拡大を行つている。

### (発明の効果)

本語明によれば前述の構成を有する光東分割
部材を光学系中に設けることにより可干渉性の

同図において20は光束分割部材、21,23は各々第1図と同様の分割ブリズムであり、光の進行方向に対して反射面が互いに直交するように配置されている。22は第1図と同様の光学業子である。

第1凶の契施例では光東分割部材もより射出する光東径は帯状となつている。これに対して本契施例では分割ブリズム21,23を前述の如く配置することにより入射光東を経方向と横方向に拡大して射出させている。

尚本実施例では光東分割部材20 に値級偏光のレーザ又は予め偏光板等を用いて一万向の偏光状態の光東、例えば S 偏光成分の光東を入射させている。そして分割ブリズム21 から一次元方向に強度的に等分割して射出させる。そして偏光案子22で偏光面を90 度回転させて分割ブリズム23 に対して S 偏光成分の光東となるように入射させている。これにより光東を 2 次元的に一

良いレーザー光京等を用いたときの光東色の拡大を図りつつ光東強度の一様化を図り被照射面上に生じるスペックルを軽減させ、かつ被照射面の均一照明を可能とした特に半海体製造装置に好適な照明光学系を達成することができる。

第1図は本発明の一契施例の光字系の供略図、 第2図、第3図は各々第1図の一部分の他の契 施例の説明図である。図中1は光源、2は光束、 3は光束整形器、4,20,30,40は各々光束分 割部材、5,7,21,23,31,33,41、43は分 割プリズム、6,22,32,42は協光値を90。回 転させる光学素子、8はフライアイレンズ、9

> 将許出顧人 キャノン株式会社 代理人 高 栄 等 ほ

# 特開昭62-265722(4)

